# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

#### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. April 2003 (03.04.2003)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/026788 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

B01J 19/00

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP02/09718

(22) Internationales Anmeldedatum:

30. August 2002 (30.08.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 101 46 545.9 21. September 2001 (21.09.2001) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MERCK PATENT GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PIEPER, Guido [DE/DE]; Malvenweg 18, 64291 Darmstadt (DE). SCHMELZ, Michael [DE/DE]; Barbaraweg 6, 64347 Griesheim (DE). WURZIGER, Hanns [DE/DE]; Greinstr. 7b, 64291 Darmstadt (DE). SCHWESINGER, Norbert [DE/DE]; Bahnhofstr. 35, 85386 Eching (DE).

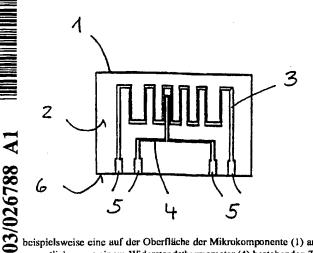
- (74) Gemeinsamer Vertreter: MERCK PATENT GMBH; Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).
- (81) Bestimmungsstanten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: MICROCOMPONENT
- (54) Bezeichnung: MIKROKOMPONENTE



- (57) Abstract: The invention relates to a microcomponent (1) for carrying out chemical reactions. Said microcomponent has an electric heating element, which is located directly on the surface of the microcomponent (1). The electric heating element can have, for example, a printed conductor (3) that is applied to the surface of the microcomponent (1). A temperature sensor, which essentially consists of a resistance thermometer (4), is used to continuously measure the temperature rise of the microcomponent (1). The microcomponent (1) and the electric heating element can be produced by means of semiconductor production methods. Several microcomponents (1) can be arranged next to one another in order to carry out a complex reaction process.
- (57) Zusammenfassung: Eine Mikrokomponente (1) für die Durchführung chemischer Reaktionen weist ein elektrisches Heizelement auf, das direkt auf der Oberfläche der Mikrokomponente (1)angeordnet ist. Das elektrische Heizelement kann

beispielsweise eine auf der Oberfläche der Mikrokomponente (1) angebrachte gedruckte Leiterbahn (3) aufweisen. Mit einem im wesentlichen aus einem Widerstandsthermometer (4) bestehenden Temperatursensor ist die Erwärmung der Mikrokomponente (1) kontinuierlich messbar. Die Mikrokomponente (1) und das elektrische Heizelement können mittels Halbleiterfertigungsmethoden hergestellt werden. Mehrere Mikrokomponenten (1) könen nebeneinander angeordnet zur Durchführung eines komplexen Reaktionsprozesses verwendet werden.



#### Mikrokomponente

5

Die Erfindung betrifft eine Mikrokomponente für die Durchführung chemischer Reaktionen.

- 10 In vielen Bereichen der chemischen, pharmazeutischen und biologischen Industrie werden zu Forschungs- oder Produktionszwecken durchgeführte Reaktionsprozesse ständig und zunehmend miniaturisiert. Dadurch können beispielsweise die benötigten Mengen an Reagenzien und Substanzen sowie
- die zur Prozessführung benötigte Reaktionszeit reduziert werden. Verstärkt werden dabei einzelne Mikrokomponenten eingesetzt, die eine Prozessführung mit Dimensionen im Mikrobereich ermöglichen.
- 20 Reaktionskomponenten mit derart geringen Abmessungen können nicht einfach durch Verkleinerung bekannter und erprobter Konstruktionen hergestellt werden. Auf Grund der extrem geringen Mengen an beteiligter Substanzen ergeben sich unter anderem oft völlig andere Strömungs- und
- 25 Reaktionseigenschaften. Neben neuartigen
  Herstellungsprozessen der einzelnen Mikrokomponenten muss
  deshalb auch deren konstruktive Gestaltung an die im
  Mikrobereich vorherrschenden Eigenschaften angepasst
  werden.

30

Vor allem bei Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sind Mikrokomponenten vorteilhaft einsetzbar, die einen

- 2 -

möglichst schnell ablaufenden Reaktionsprozess ermöglichen, für den nur geringe Substanzmengen benötigt werden. Dies ist insbesondere bei der Verwendung gefährlicher oder gesundheitsgefährdender Substanzen günstig und vereinfacht die Prozessführung bei stark endo- oder exothermen Reaktionen. In Verbindung mit einem deutlich reduzierten Platzbedarf können Testreaktionen zu Forschungszwecken in großer Anzahl gleichzeitig durchgeführt werden. Auf diese Weise ist es möglich, mit verhältnismäßig geringem 10 finanziellen Aufwand die Entwicklungszeiten für neue Produkte oder chemische Verfahren deutlich zu senken.

Es sind bereits einzelne Mikrokomponenten bekannt, die zur Durchführung miniaturisierter Reaktionsverfahren verwendet 15 werden. Aus separaten Mikrokomponenten wie Pumpen, Mischer, Verweilelementen, Reaktoren und Wärmeüberträgern können durch Hintereinanderschaltung vollständige Reaktionsprozesse miniaturisiert durchgeführt werden. Während für einzelne Reaktionsschritte wie beispielsweise 20 das Mischen mehrerer Substanzen mit großem Aufwand hoch effiziente Mikromischer entwickelt wurden, erfolgt die Kontrolle der einen Reaktionsprozess bestimmenden Temperatur auf konventionelle Weise durch Wärmebäder oder Wärmetauscher. Soll für einige oder mehrere Prozessschritte 25 eine vorgegebene Temperatur möglichst konstant gehalten werden, so werden die zugehörigen Mikrokomponenten in ein Wärmebad gebracht. Die üblicherweise verwendeten Wärmebäder oder Kryostaten weisen dabei für Mikrokomponenten ein unnötig großes Nutzvolumen auf. Temperaturänderungen des 30 Wärmebads, wie sie beispielsweise für eine Versuchsreihe identischer Reaktionen bei unterschiedlich vorgegebener Reaktionstemperatur Voraussetzung sind, benötigen einen

entsprechenden Zeitaufwand und können zum bestimmenden Zeitfaktor einer derartigen Versuchsreihe werden.

Viele Reaktionsprozesse laufen bei erhöhter Temperatur

5 schneller und/oder effektiver ab. Üblicherweise verwendete
Wärmebäder lassen sich nur bis etwa 80°C Wärmebadtemperatur
mit einfachen Mitteln betreiben. Bei der Verwendung von
Wasser als Wärmemedium lassen sich Temperaturen oberhalb
100°C kaum erreichen. Der maximal mögliche

10 Temperaturbereich kann durch die Verwendung spezieller Zusätze oder eines Öls nicht wesentlich erweitert werden.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, mit möglichst einfachen Mitteln eine effektive Heizung einzelner Mikrokomponenten

20 gewährleisten. Die für einen Reaktionsschritt vorgegebene Temperatur sollte einfach und schnell zu ändern sein, um eine schnelle Durchführung umfangreicher Versuchsreihen zu ermöglichen.

- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass ein elektrisches Heizelement auf der Oberfläche der Mikrokomponente angeordnet ist. Die Abmessungen der einzelnen Mikrokomponenten sind ausreichend klein, so dass ein an die Mikrokomponente angepasstes elektrisches
- 25 Heizelement eine schnelle und ausreichend gleichförmige Beheizung der Mikrokomponente gewährleistet. Das elektrische Heizelement lässt sich mit einfachsten Mitteln an der Oberfläche der Mikrokomponente befestigen. Auf diese Weise sind keine konstruktiven Änderungen im Inneren der
- 30 Mikrokomponente erforderlich.

- 4 -

Da die Mikrokomponente durch das elektrische Heizelement beheizbar ist, wird die Verwendung eines Wärmebads zum Beheizen überflüssig. Der Aufbau und Ablauf eines aus derartigen Mikrokomponenten zusammengesetzten

5 Reaktionsprozesses ist nicht mehr an die räumlichen Vorgaben des Wärmebads gebunden. Die Mikrokomponente kann mittels des elektrischen Heizelementes in kürzester Zeit erwärmt werden, so dass die für eine kontrollierte Aufheizung des Wärmebads notwendigen Wartezeiten entfallen.

10

Häufig werden Reaktionen mit flüssigen Substanzen ausgeführt, die im Verlauf der Reaktion durch einen oder mehrere Mikrokomponenten fließen. Dabei müssen sowohl die Mikrokomponenten als auch die notwendigen Zu- und

15 Ableitungen sowie insbesondere die Verbindungselemente völlig dicht sein, um einen ungestörten Prozessablauf zu gewährleisten. Während an einer undichten Stelle austretende Flüssigkeiten in einem Wärmebad kaum wahrgenommen werden können, ermöglicht eine im Trockenen verwendete Mikrokomponente mit elektrischer Heizung ein schnelles Wahrnehmen und Lokalisieren von undichten Stellen. Dadurch werden die Risiken bei der Verwendung von gefährlichen oder gesundheitsgefährdenden Substanzen erheblich verringert und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der durchgeführten Reaktionen erhöht.

Die maximal mögliche Heiztemperatur eines elektrischen Heizelements ist nicht auf einen Bereich bis etwa 100°C beschränkt, so dass auch Reaktionen bei wesentlich höheren 30 Temperaturen durchgeführt werden können. Auf diese Weise wird der für Experimente zugängliche Temperaturbereich für verschiedene Reaktionsschritte deutlich erweitert, wodurch

- 5 -

sich verbesserte Forschungsbedingungen und völlig neuartige Anwendungen ergeben.

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das elektrische

Heizelement eine auf der Oberfläche der Mikrokomponente angebrachte gedruckte Leiterbahn aufweist. Die zu beheizende Oberfläche einer Mikrokomponente kann ohne Schwierigkeiten als ebene Fläche gestaltet werden. Es sind einfach durchführbare und kostengünstige Verfahren zum

- 10 Herstellen gedruckter Schaltungen von nahezu beliebiger Formgebung bekannt. Auf der ebenen Oberfläche der Mikrokomponente können aufgedruckte Leiterbahnen beispielsweise in Form einer Heizschlange fest angebracht werden. Durch den direkten Kontakt der elektrischen
- 15 Leiterbahn mit der Oberfläche der Mikrokomponente ist ein bestmöglicher Wärmetransport in die Mikrokomponente gewährleistet. Durch den Verlauf und die beispielsweise abschnittsweise veränderbare Abmessung der aufgedruckten Leiterbahn kann eine möglichst gleichmäßige oder
- 20 bereichsweise unterschiedliche Beheizung der Mikrokomponente erreicht werden.

Die aufgedruckte Leiterbahn beansprucht kaum zusätzlichen Platz, auch können die erforderlichen elektrischen

- Anschlüsse nahezu beliebig klein dimensioniert werden. Mit bereits bekannten Fertigungstechniken lassen sich Leiterbahnen mit charakteristischen Abmessungen im Mikrometerbereich herstellen, so dass ein derartiges elektrisches Heizelement keine Einschränkung einer weiteren
- 30 Miniaturisierung der Mikrokomponenten darstellt.

- 6 -

Einer Ausgestaltung des Erfindungsgedankens zufolge ist vorgesehen, dass das elektrische Heizelement eine Heizfolie ist. Bereits verwendete Mikrokomponenten können mittels einer auf die Mikrokomponente geklebten Heizfolie

5 elektrisch beheizbar gemacht werden. Auf diese Weise können nahezu beliebige Mikrokomponenten mit einem elektrischen Heizelement versehen werden. Eine elektrische Heizfolie ist kostengünstig und kann auch auf unebenen Oberflächen einer Mikrokomponente befestigt werden. Es existieren bereits

10 fertige Komponenten zur Temperatursteuerung einer Heizfolie, die mit einfachen Mitteln an die jeweiligen Anforderungen eines Labor- oder Produktionsbetriebs angepasst werden können.

- 15 Vorzugsweise ist vorgesehen, dass auf der Oberfläche der Mikrokomponente ein Temperatursensor angeordnet ist. Mit einem Temperatursensor kann kontinuierlich die Oberflächentemperatur der Mikrokomponente gemessen werden. Auf diese Weise ist eine geregelte Heizung realisierbar.
- 20 Insbesondere können durch stark endo- oder exotherme Reaktionen hervorgerufene Temperaturänderungen bereits während des Reaktionsprozesses berücksichtigt und die Steuerung des elektrischen Heizelements daran angepasst werden.

25

Besonders vorteilhaft ist dabei vorgesehen, dass der Temperatursensor im wesentlichen aus einem Widerstandsthermometer besteht. Widerstandsthermometer weisen über einen großen Temperaturbereich eine relativ 30 hohe Genauigkeit der Temperaturmessung auf. Auf Grund ihrer geringen Wärmekapazität beeinflussen sie die Beheizung

- 7 -

einer Mikrokomponente kaum merklich, reagieren aber schnell und präzise auf Temperaturänderungen.

Einer Ausführung des Erfindungsgedankens zufolge ist

5 vorgesehen, dass die Anschlüsse des elektrischen
Heizelements im Bereich einer Seitenkante der
Mikrokomponente angeordnet sind. Die Mikrokomponente kann
beispielsweise in einem bekannten Anschlussträger für
plattenförmige Mikrokomponenten (DE 198 54 096 A1)

eingesteckt werden. Wegen der im Bereich einer Seitenkante angeordneten Anschlüsse kann eine für den Betrieb notwendige Kontaktierung des elektrischen Heizelements an der in den Anschlussträger eingesteckten Seitenkante über Kontaktflächen erfolgen.

15

Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass die Anschlüsse des Heizelements an einer Seitenfläche angeordnete elektrische Kontaktflächen aufweisen. Die Kontaktierung des Heizelements erfolgt dann platzsparend über die

- 20 Kontaktflächen an einer Stirnfläche der Mikrokomponente.

  Dadurch vereinfacht sich der Konstruktionsaufwand für
  Anschlussträger, da mehrere Mikrokomponenten direkt
  nebeneinander angeordnet werden können und die
  Kontaktierung der jeweiligen Heizelemente auf der den
- 25 Mikrokomponenten zugewandten Oberseite des Anschlussträgers über daran angepasst nebeneinander angeordnete Kontaktflächen erfolgt.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung
30 einer Mikrokomponente für die Durchführung chemischer
Reaktionen, wobei die Mikrokomponente und das elektrische
Heizelement mittels Halbleiterfertigungsmethoden

hergestellt werden. Die Mikrokomponente wird dabei aus mikrostrukturierbarem Material, beispielsweise Silizium oder Glas, gefertigt. Eine aus Silizium gefertigte Mikrokomponente weist sehr günstige

5 Wärmeleitungseigenschaften auf.

Für die Herstellung und Bearbeitung der Mikrokomponente kann auf die Verfahren und Erfahrungen aus der Halbleiterfertigung, beispielsweise der Chipherstellung, zurückgegriffen werden. Mit den gleichen Methoden kann das elektrische Heizelement, beispielsweise in Form einer gedruckten Leiterbahn, auf der Oberfläche der Mikrokomponente angeordnet werden. Der für das elektrische Heizelement zusätzlich erforderliche Arbeits- und Materialaufwand ist äußerst gering, so dass das elektrische Heizelement die Herstellkosten der Mikrokomponente kaum erhöht.

Die Erfindung betrifft ebenfalls eine Anordnung mehrerer

20 Mikrokomponenten auf einer gemeinsamen Grundplatte. Auf
diese Weise kann sehr einfach ein komplexer Reaktionsablauf
mit beispielsweise mehreren Mischern und unterschiedlichen
Verweilkomponenten realisiert werden.

25 Vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass jeder Mikrokomponente eine separate, auf der gemeinsamen Grundplatte angeordnete Haltevorrichtung zugeordnet ist. Jede Haltevorrichtung weist separate Anschlüsse für die Zuleitung und Ableitung der beteiligten chemischen
30 Substanzen sowie elektrische Anschlüsse für das Heizelement der Mikrokomponente auf. Dadurch ist eine sehr flexible und auch über den gesamten Prozessverlauf, der auf der

- 9 -

gemeinsamen Grundplatte realisiert ist, variable und für einzelne Reaktionsschritte unterschiedliche Vorgabe der Reaktionsbedingungen möglich.

5 Einer Ausgestaltung des Erfindungsgedankens zufolge ist vorgesehen, dass die zugeordneten Anschlüsse der benachbarten Haltevorrichtungen dauerhaft befestigte Verbindungsleitungen aufweisen. Werden einzelne Mikrokomponenten ausgetauscht, so müssen nicht die 10 zugeordneten Verbindungsleitungen abgetrennt und erneut verbunden werden. Deshalb können Änderungen im Reaktionsverlauf schnell und sicher vorgenommen werden und so mit den einzelnen Komponenten ständig unterschiedliche Reaktionen in kurzer Zeit realisiert und durchgeführt werden.

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Grundplatte eine gemeinsame Haltevorrichtung für mehrere Mikrokomponenten aufweist. Durch die sehr kompakte Anordnung kann schnell eine gemeinsame Reaktionstemperatur für alle Mikrokomponenten vorgegeben werden.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfindungsgedankens sind Gegenstand weiterer 25 Unteransprüche.

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert, das in der Zeichnung dargestellt ist.

30 Es zeigt:

- 10 -

- Fig. 1 eine Ansicht einer Mikrokomponente mit einem elektrischen Heizelement und einem Temperatursensor,
- Fig. 2 eine weitere Ansicht der in Fig. 1 dargestellten
  5 Mikrokomponente,
  - Fig. 3 die Ansicht der Rückseite der in den Fig. 1 und 2 dargestellten Mikrokomponente,
- 10 Fig. 4 eine schematische Darstellung mehrerer in separaten Haltevorrichtungen hintereinander angeordneter Mikrokomponenten auf einer gemeinsamen Grundplatte,
- Fig. 5 einen Schnitt entlang der Schnittlinie VI-VI der in 15 Fig. 4 dargestellten Anordnung,
  - Fig. 6 eine Ansicht mehrerer in einer gemeinsamen Haltevorrichtung aufgenommenen Mikrokomponenten und
- 20 Fig. 7 die in Fig. 6 gezeigte Anordnung in auseinandergezogener Darstellung.
- In den Fig. 1 3 ist eine in Form einer dünnen,
   rechteckigen Scheibe gestaltete Mikrokomponente 1
  25 dargestellt. Auf der Vorderseite 2 der Mikrokomponente 1
   ist eine Leiterbahn 3 als elektrisches Heizelement
   angeordnet. Die Leiterbahn 3 weist einen im wesentlichen
   mäanderförmigen Verlauf über einen großen Bereich der
   Vorderseite 2 der Mikrokomponente 1 auf. Auf diese Weise
  30 wird eine hohe, gleichmäßige Heizwirkung durch die
   Leiterbahn 3 erreicht.

- 11 -

Im Bereich des mäanderförmigen Verlaufs der Leiterbahn ist ein Widerstandsthermometer 4 angeordnet, das als Temperatursensor betrieben wird. Sowohl die Leiterbahn 3 als auch das Widerstandsthermometer 4 weisen elektrische

5 Anschlüsse 5 im Bereich der Unterseite 6 der Mikrokomponente 1 auf. Über diese elektrischen Anschlüsse 5 kann die Leiterbahn 3 als elektrisches Heizelement gesteuert werden. In gleicher Weise kann mit geringem Aufwand das Widerstandsthermometer 4 als Temperatursensor betrieben werden, wobei die gemessenen Signale des Widerstandsthermometers 4 zur Regelung der Heizwirkung der Leiterbahn 3 verwendet werden.

Sowohl die Leiterbahn 3 als auch das Widerstandsthermometer

4 können im wesentlichen als gedruckte Leiterbahnen mittels
bekannter Halbleiterfertigungsmethoden hergestellt werden.
Dazu wird beispielsweise auf der Oberfläche der
Mikrokomponente 1 eine Metallschicht aufgebracht, die
Metallschicht mit einem Fotoresist-Lack beschicht, der

Fotoresist-Lack wird dann im Bereich des Leiterbahnverlaufs
entsprechend des gewünschten Designs belichtet und durch
anschließendes Ätzen wird die Metallschicht in nicht
belichteten Bereichen wieder abgetragen.

25 In Fig. 3 ist die Rückseite 7 der Mikrokomponente 1
gezeigt, die in der Nähe der Unterseite 6 drei Öffnungen 8
aufweist. Diese Öffnungen 8 dienen zum Verbinden der
Mikrokomponente 1 mit Zu- und Ableitungen, so dass die für
einen Reaktionsschritt benötigten Substanzen der
30 Mikrokomponente 1 zugeführt und von dieser abgeführt werden
können.

- 12 -

In den Fig. 4 und 5 sind mehrere separate
Haltevorrichtungen 9 dargestellt, in denen jeweils eine der
drei gezeigten Mikrokomponenten 1 auf einer gemeinsamen
Grundplatte 10 nebeneinander angeordnet aufgenommen ist.

5 Jeweils die außenliegenden Haltevorrichtungen 9 weisen
Anschlüsse 11 für den Zufluss und Abfluss der beteiligten
Substanzen auf. Diese Leitungsanschlüsse 11 können als
genormte und ausreichend stabile Anschlussvorrichtungen
ausgeführt sein, so dass eine einfache Handhabung sowie ein
10 häufiges Wechseln der angeschlossenen Leitungen möglich
sind. Jede Haltevorrichtung 9 besitzt elektrische
Anschlüsse 12 für das Heizelement der darin aufgenommenen
Mikrokomponente 1. Diese sind als leicht federnd
angebrachte Kontaktflächen ausgeführt.

15

Die Verbindungsleitungen 13 sind fest zwischen den benachbarten Haltevorrichtungen montiert, so dass deren Dichtheit über eine lange Betriebsdauer gewährleistet ist. Bei entsprechender Gestaltung der Verbindungsleitungen 13 20 zwischen den einzelnen Mikrokomponenten 1 kann auf diese Weise ein aus mehreren Einzelschritten zusammengesetzter, komplexer Reaktionsprozess realisiert werden. Dies führt zu einer weiteren Miniaturisierung, da die einzelnen Mikrokomponenten 1 platzsparend, kompakt angeordnet sind 25 und aufwendige Verbindungselemente zwischen einzelnen Mikrokomponenten 1 nicht notwendig sind. Dennoch können die einzelnen Mikrokomponenten 1 mittels der jeweiligen Heizelemente separat auf eine bestimmte vorgegebene Temperatur gebracht werden. Die in jeder Mikrokomponente 1 30 herrschende Temperatur kann über Temperaturfühler gemessen werden und auf diese Weise eine geregelte Temperatursteuerung ermöglicht werden.

- 13 -

In den Fig. 6 und 7 ist eine auf einer Grundplatte 10
angebrachte gemeinsame Haltevorrichtung 14 für mehrere
Mikrokomponenten 1 gezeigt. Die Haltevorrichtung 14 besteht
aus einer U-förmigen Aufnahmevorrichtung 15, in welcher
mittels eines mit Schrauben 16 befestigbaren Seitenteils 17
mehrere Mikrokomponenten 1 angeordnet sind. Die
benachbarten Mikrokomponenten 1 sind dabei durch
zwischenliegende dünne Schichten 18 aus chemisch
beständigem Kunststoff, beispielsweise einer PTFE-Folie,
voneinander getrennt und abgedichtet. Die Haltevorrichtung
weist mehrere Anschlüsse 11 für die Zuleitung und Ableitung
der verwendeten chemischen Substanzen auf.

15 Bei einer gemeinsamen Haltevorrichtung für mehrere Mikrokomponenten ist es möglich, dass die Haltevorrichtung separate elektrische Anschlüsse zur Steuerung der einzelnen Heizelemente jeder Mikrokomponente aufweist. Auf der den Mikrokomponenten 1 zugewandten Seite der Grundplatte 10 sind für jede Mikrokomponente 1 als separate Kontaktflächen ausgeführte elektrische Anschlüsse 19 für eine Verbindung mit dem Heizelement der zugeordneten Mikrokomponente 1 angeordnet. Wegen der sehr kompakten Anordnung können die Mikrokomponenten 1 können schnell und zuverlässig auf eine 25 gewünschte gemeinsame Reaktionstemperatur geheizt werden. Da nicht jeweils einzelne Mikrokomponenten 1 oder die gesamte, mit mehreren Mikrokomponenten 1 bestückte Haltevorrichtung 14 in ein Wärmebad gebracht werden muss, können auf diese Weise mit einfachsten Mitteln vollständige 30 Reaktionsprozesse auch mit jeweils wechselnd vorgegebener, für den gesamten Reaktionsprozess gleicher Temperatur schnell durchgeführt werden.

- 14 -

Mikrokomponente

5

#### Patentansprüche

- 10 1. Mikrokomponente für die Durchführung chemischer Reaktionen, dadurch gekennzeichnet, dass ein elektrisches Heizelement auf der Oberfläche der Mikrokomponente (1) angeordnet ist.
- 15 2. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische Heizelement im wesentlichen ein elektrischer Leiter ist.
- 3. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,20 dass das elektrische Heizelement eine auf der Oberfläche der Mikrokomponente (1) angebrachte gedruckte Leiterbahn(3) aufweist.
- Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
   dass das Heizelement eine Heizfolie ist.
  - 5. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Oberfläche der Mikrokomponente (1) ein Temperatursensor angeordnet ist.

WO 03/026788

- 15 -

PCT/EP02/09718

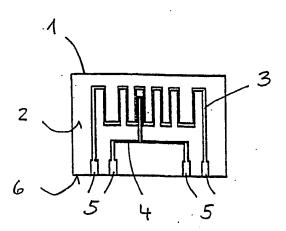
- 6. Mikrokomponente nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatursensor im Wesentlichen aus einem Widerstandsthermometer (4) besteht.
- 7. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlüsse des elektrischen Heizelements im Bereich einer Seitenkante der Mikrokomponente angeordnet sind.
- 8. Mikrokomponente nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlüsse des Heizelements an einer Seitenfläche angeordnete elektrische Kontaktflächen aufweisen.
- 9. Verfahren zur Herstellung einer Mikrokomponente nach
  15 Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
  Mikrokomponente (1) und das elektrische Heizelement mittels
  Halbleiterfertigungsmethoden hergestellt werden.
- 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 20 auf die Oberfläche der Mikrokomponente (1) eine Metallschicht aufgebracht wird, die Metallschicht mit einem Fotoresist-Lack beschichtet wird, der Fotoresist-Lack im Bereich des Leiterbahnverlaufs belichtet wird und anschließend durch Ätzen die Metallschicht in nicht
- 25 belichteten Bereichen abgetragen wird.
  - 11. Anordnung mehrerer Mikrokomponenten nach Anspruch 1 auf einer gemeinsamen Grundplatte (10).
- 30 12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Mikrokomponente (1) eine separate, auf der

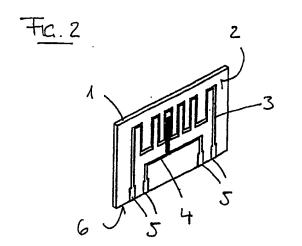
- 16 -

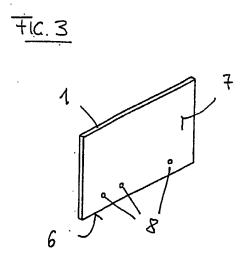
gemeinsamen Grundplatte (10) angeordnete Haltevorrichtung (9) zugeordnet ist.

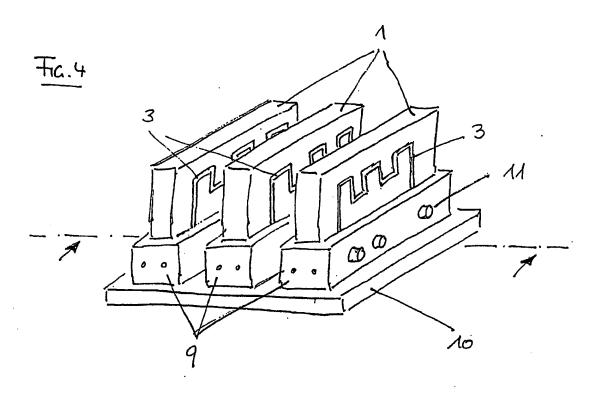
- 13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
  5 dass die zugeordneten Anschlüsse der benachbarten Haltevorrichtungen (9) dauerhaft befestigte Verbindungsleitungen (13) aufweisen.
- 14. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,10 dass die Grundplatte (10) eine gemeinsame Haltevorrichtung(14) für mehrere Mikrokomponenten (1) aufweist.
- 15. Anordnung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,
  dass die Haltevorrichtung (14) separate elektrische
  15 Anschlüsse (19) zur Steuerung der einzelnen Heizelemente
  jeder Mikrokomponente (1) aufweist.

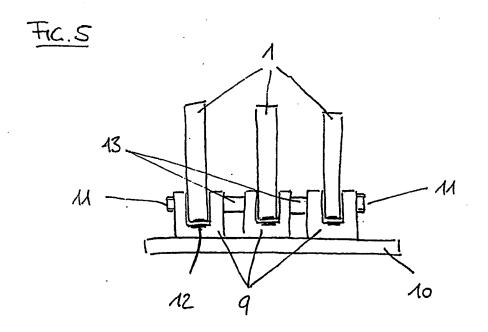
Fig. 1

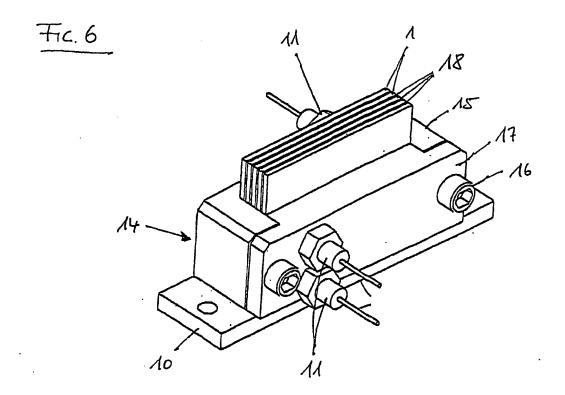


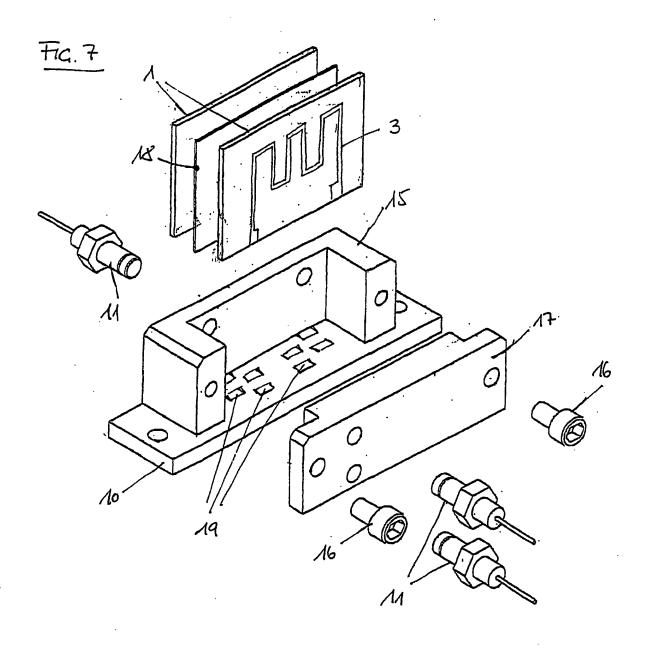












## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No

			PCI/EP UZ/	09/18
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER B01J19/00			
	o International Patent Classification (IPC) or to both national class SEARCHED	sification and IPC	<del></del>	
	ocumentation searched (classification system followed by classifi	cation symbols)		
IPC 7	B01J			
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are Inclu	ided in the fields se	arched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data	a base and, where practical,	search terms used)	
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ			
İ	,			
i I				
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<del></del>	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages		Relevant to claim No.
		<del></del>		
Х	WO 01 41916 A (HAUSNER OLIVER ;			1-11
	HOLGER (DE); RICHTER THOMAS (DE MIKRO) 14 June 2001 (2001-06-14			
Υ	page 3, line 16 - line 37			12-15
	page 8, line 1 - line 4 page 10, line 23 - line 24			
	page 11, line 10 - line 35			
	figures 2,3,6A			
Х	POSER S ET AL: "TEMPERATURE CO CHIP REACTOR FOR RAPID PCR" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONA			1-6,9-11
	CONFERENCE ON MICROREACTION TEC	CHNOLOGY,		
<u> </u>	1997, pages 294-301, XP0008619 the whole document	939		
		~/		
		•	}	
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family	members are listed i	in annex.
° Special ca	stegories of cited documents :	"T" later document publi	lished after the Inter	mational filing date
'A' docume consid	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	cited to understand invention	the principle or the	ory underlying the
"E" earlier of filling d	document but published on or after the international tate	"X" document of particu cannot be conside	red novel or cannot	be considered to
which	ant which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	"Y" document of particu	lar relevance; the c	cument is taken alone laimed invention
O docume	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibilion or means	document is comb	ined with one or mo	ventive step when the re other such docu— is to a parson skilled
'P' docume	ent published prior to the international filing date but	in the art.  *8* document member	-	•
	nan the priority date claimed  actual completion of the international search		the international sea	
	December 2002	18/12/2		•
			VUL	
Name and n	nating address of the ISA  European Patent Cifice, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer		
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Vlassis	, M	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No PCT/EP 02/09718

	_	PCT/EP 02/09718		
C(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	DE 199 17 398 A (SCHWESINGER NORBERT ;HEIM ULF (DE)) 19 October 2000 (2000-10-19) the whole document	12-15		
X	EP 1 123 739 A (ST MICROELECTRONICS SRL) 16 August 2001 (2001-08-16) column 3, line 31 - line 58 figures 1,2	1,2,4-6, 9		
X .	DE 198 41 993 A (MANNESMANN AG) 9 March 2000 (2000-03-09) column 4, line 22 - line 53 claims 1-6; figure 1	1,2,7,8		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internal Application No PCT/EP 02/09718

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 0141916	A	14-06-2001	DE	19959249 A1	19-07-2001
			WO	0141916 A1	14-06-2001
			EP	1239951 A1	18-09-2002
DE 19917398	A	19-10-2000	DE	19917398 A1	19-10-2000
			AU	4399800 A	02-11-2000
			WO	0062919 A1	26-10-2000
			EP	1175258 A1	30-01-2002
EP 1123739	Α	16-08-2001	EP	1123739 A1	16-08-2001
			US	2001024820 A1	27-09-2001
DE 19841993	A	09-03-2000	DE	19841993 A1	09-03-2000
			ΑT	215843 T	15-04-2002
			AU	1147400 A	27-03-2000
4			MO	0013783 A2	16-03-2000
			DE	29923630 U1	18-01-2001
			DE	59901222 D1	16-05-2002
			EP	1117479 A2	25-07-2001

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intentionales Aktenzeichen PUI/EP 02/09718

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B01J19/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 7 B01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 01 41916 A (HAUSNER OLIVER ;LOEWE HOLGER (DE); RICHTER THOMAS (DE); INST MIKRO) 14. Juni 2001 (2001-06-14)	1-11
Y	Seite 3, Zeile 16 - Zeile 37 Seite 8, Zeile 1 - Zeile 4 Seite 10, Zeile 23 - Zeile 24 Seite 11, Zeile 10 - Zeile 35 Abbildungen 2,3,6A	12-15
X	POSER S ET AL: "TEMPERATURE CONTROLLED CHIP REACTOR FOR RAPID PCR" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROREACTION TECHNOLOGY, XX, XX, 1997, Seiten 294-301, XP000861939 das ganze Dokument	1-6,9-11

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamille
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen</li> <li>'A' Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik defintert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeidedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>'L' Veröffentlichung, die geeignel ist, einen Priortätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>'P' Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priortätisdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	<ul> <li>'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritäisdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolliklent, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist</li> <li>'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist</li> <li>'&amp;' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche  5. Dezember 2002	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts  18/12/2002
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Vlassis, M

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internal tionales Aktenzeichen
PCT/EP 02/09718

		PCT/EP 0	2/09/18
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kalegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.
Υ	DE 199 17 398 A (SCHWESINGER NORBERT ;HEIM ULF (DE)) 19. Oktober 2000 (2000-10-19) das ganze Dokument		12–15
K	EP 1 123 739 A (ST MICROELECTRONICS SRL) 16. August 2001 (2001-08-16) Spalte 3, Zeile 31 - Zeile 58 Abbildungen 1,2	·	1,2,4-6,
X	DE 198 41 993 A (MANNESMANN AG) 9. März 2000 (2000-03-09) Spalte 4, Zeile 22 - Zeile 53 Ansprüche 1-6; Abbildung 1		1,2,7,8
		·	

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich gen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interpolation In

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO	0141916	· A	14-06-2001	DE WO EP	19959249 A 0141916 A 1239951 A	1 14-06-2001
DE	19917398	A	19-10-2000	DE AU WO EP	19917398 A 4399800 A 0062919 A 1175258 A	02-11-2000 1 26-10-2000
EP	1123739	A	16-08-2001	EP US	1123739 A 2001024820 A	
DE	19841993	Α	09-03-2000	DE AT AU WO DE DE EP	19841993 A 215843 T 1147400 A 0013783 A 29923630 U 59901222 D 1117479 A	15-04-2002 27-03-2000 2 16-03-2000 1 18-01-2001 1 16-05-2002